

عنوان مقاله:

بهینه سازی و پیش‌بینی فرایند فتوکاتالیستی با پوشش نانوذرات تیتانیا بر سطح بتون برای تصفیه آب حاوی فنل

محل انتشار:

فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران، دوره 9، شماره 3 (سال: 1392)

تعداد صفحات اصل مقاله: 13

نویسنده‌گان:

محمد دلنواز - فارغ‌التحصیل دکتری /مهندسی محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران و استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی

بیتنا آینی - دانشیار /دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

حسین گنجی دوست - استاد /دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

سه راب سنجابی - دانشیار /دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی مواد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

خلاصه مقاله:

در این تحقیق، بهینه سازی فرایند فتوکاتالیستی توسط روش تاگوچی و پیش‌بینی راندمان حذف سیستم توسط شبکه عصبی مصنوعی انجام شد. راکتور فتوکاتالیستی از نوع پوشش یافته بود که انرژی مورد نیاز برای تحریک نانوذرات تیتانیا و تولید رادیکال های هیدروکسیل جهت تجزیه فنل موجود در آب با استفاده از لامپ های UV-A تأمین می شد. جهت بهینه سازی فرایند با استفاده از روش تاگوچی و آرایه استاندارد L₁₆.L₁، تأثیر پارامترهای موثر شامل غلظت آلینده ورودی (mg/L ۵۰۰-۵۰)، شدت تابش لامپ (۸-۶۰ وات)، pH_m محلول (۱۲-۴)، میزان تیتانیا بر واحد سطح g/m² (۲۰-۲۰) و فاصله لامپ تا صفحات بتون (cm ۲۰-۵) بررسی شد. نتایج نشان داد که تأثیر غلظت آلینده ورودی و pH_m نسبت به سایر عوامل بیشتر بوده و شرایط بهینه بصورت غلظت آلینده ورودی pH_m برابر mg/L ۵۰، شدت تابش ۶۰ وات، میزان تیتانیا معادل ۸۰ g/m² و فاصله لامپ از صفحات معادل ۱۰ cm تعیین گردید. پیش‌بینی فرایند با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی نشان داد که ساختار شبکه بصورت دو لایه پنهان و توابع انتقال گوسین در لایه پنهان اول، تائزات هیبریوپلیک در لایه پنهان دوم و سیگموئید در لایه پنهان خروجی و ساختار (۱-۶-۴-۱) بهترین جواب بوده و اختلاف میان نتایج آزمایشگاه و مدل کمتر از ۵ درصد می باشد.

کلمات کلیدی:

تاگوچی، دی اکسید تیتانیوم، بتون، شبکه عصبی مصنوعی، مدل

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1606216>

